

# 研究会 開催案内

## 第4回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 11 月 26 日（木）13:00～17:30

会 場：NTT 厚木研究開発センタ（神奈川県厚木市）

テーマ：光インターフェクト・光電子実装技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail：pdevice@oitda.or.jp

## 第4回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 27 年 12 月 9 日（水）13:00～17:10

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11 階 第 1 会議室（江東区青海）

テーマ：自動車産業向け等の高出力レーザ加工技術の最新動向（仮題）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail：tagen.proc@oitda.or.jp

## フォトニックデバイス・応用技術研究会 ワークショップ

日 時：平成 28 年 1 月 13 日（水）9:30～16:45

会 場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）

テーマ：国際光年の向こう側～ビッグデータ時代の光技術～

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy-j15ws.pdf>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail：pdevice@oitda.or.jp

## 第4回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 28 年 1 月 22 日（金）13:30～17:15

会 場：情報通信研究機構（東京都小金井市）

テーマ：社会に革新をもたらす最先端光技術を探る

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail：pnstudy@oitda.or.jp